

基于REC技术的可调谐半导体激光器

Tunable Semiconductor Laser Based on Reconstruction-Equivalent-Chirp Technique

摘要:重构-等效啁啾(REC)技术可以灵活、等效地实现各种复杂结构的光栅和对等效光栅布 拉格波长的高精度调控。基于 REC 技术,分别实现了宽波段、窄线宽、低切换时间的3类半导 体可调谐激光器。借助高精度波长调控的优势,制备的3类可调谐半导体激光器均实现了良 好的性能。

关键词:半导体激光器;可调谐激光器;REC技术

Abstract: Reconstruction-equivalent-chirp (REC) technique can flexibly and equivalently implement various gratings with complex structures and achieve high-precision control of the grating period. Based on the REC technique, three types of tunable semiconductor lasers are realized with wide-band tuning range, narrow linewidth and low switching time, respectively. With the advantages of high-precision control of the grating period, these tunable semiconductor lasers we prepared have achieved good performance.

Keywords: semiconductor laser; tunable laser; REC technique

▶ 导体激光器具有体积小、功耗低、可靠性高、适合大规模量产等诸多优势,正在逐步成为光子技术中最重要的光源之一。可调谐半导体激光器由于波长灵活可调的特性而得到广泛应用,例如:使用波分复用的光接入网或相干光通信网,需要可调谐激光器来实现灵活的波长配置;光学相干断层扫描成像、光频域反射计或激光气体传感等系统,需要可调谐激光器实现波长扫描来进行相关检测。

可调谐半导体激光器的实现难 度主要体现在以下几个方面。首先, 可调谐半导体激光器需要实现单波 长激射,这意味着它需要具有更精细 的波长选择功能的谐振腔,以实现在 纵向和横向的单模工作。其次,它的 谐振腔需要具备灵活可调的功能,同 时在谐振腔调节的过程中依然保持 单模的工作状态。最后,相比于光泵 浦的激发方式,虽然电泵浦的半导体 激光器仅注入电流就可实现发光,具 有易配置、易使用等特点,但是电泵 浦结构需要高效率的电致发光,而这 对材料的设计与生长都提出了更高 的要求。

1 可调谐半导体激光器主要技术

最近几十年,研究者通过构建不 同类型的谐振腔调谐方式,实现了多 种可调谐半导体激光器。根据谐振 腔的集成方式,可调谐半导体激光器 可分为分立外腔结构和单片集成腔 体结构两大类。其中,分立外腔结构 是指将半导体增益结构与外部谐振 腔通过空间光学耦合在一起,并通过 对外部谐振腔的调节来实现对激射 波长的调谐。这里的外部谐振腔通

陈向飞/CHEN Xiangfei 肖如磊/XIAO Rulei

陆骏/LU Jun

(南京大学,中国 南京 210000) (Nanjing University, Nanjing 210000, China)

DOI: 10.12142/ZTETJ.202006011 网络出版地址: http://kns.cnki.net/kcms/detail/34.1228.tn.20200415.1902.002.html 网络出版曰期: 2020-04-16 收稿曰期: 2020-02-17

常包括衍射光栅^[1]、集成化波导谐振 结构^[2]等。单片集成谐振腔结构类 型主要包括分布反馈结构^[3]、分布布 拉格反射结构^[4]、V型腔结构^[5]、多通 道干涉结构^[6]、集成微电子机械系 统^[7]等。

(1)分立外腔结构可调谐半导体 激光器。

最早期的可调谐半导体激光器 就是通过分立外腔结构实现的,即通 过透镜光学耦合结合衍射光栅来进 行波长选择,并通过改变光栅的衍射 角度来选择不同的激射波长^[1]。如 图1(a)所示,在半导体增益结构的一 个解理面上镀上抗反射膜,将一个固 定的反射型衍射光栅作为色散元件, 通过压电陶瓷控制镜面围绕一个虚 支点旋转,使不同波长的1级衍射光 在激光光源和外腔镜之间形成振荡, 同时使0级衍射光为输出光。外腔镜 在改变位置的同时仍能满足相应波

基金项目:国家重点基础研究专项基金(2018YFE0201 200、2017YFA0206401、2018YFA0704402、2018YFB 2201801)、国家自然科学基金(61975065)

长的相位匹配条件,并使其形成谐振 输出,从而实现波长的连续调谐。

随着近年来微加工工艺水平的 快速提高,以及硅基、氮化硅基、聚合 物基等集成化波导体系的迅速发展, 研究者们提出了基于这些材料体系 的可调谐振腔结构。通过将这些谐 振腔结构与半导体光放大器芯片的 耦合,可以实现波长可调谐激光器。 如图1(b)所示,首先,在半导体光放 大器芯片的一个解理面上镀了抗反 射膜,同时两个不同半径的微环波导 被耦合在一起,并与半导体放大器芯 片进行耦合。然后,在这两个微环波 导上分别集成一个薄膜电阻加热 器[2],通过改变两个薄膜电阻加热器 的电流,即可实现两个微环波导诱射 谱的偏移。由于这两个微环波导的 透射谱具有不同的平均自由程,因此 通过透射峰的错位就可以实现宽带 的波长调谐范围。该结构在硅、氧化 硅、氮化硅或聚合物波导上都可以实 现,其调谐范围主要受限于半导体材 料的增益谱宽。

由于聚合物具有较大的热光系 数或电光系数,改变温度或电压可以 对其折射率进行很大的改变,因此在 聚合物波导中也可以直接使用布拉 格光栅作为外腔来实现宽带可调。 如图1(c)所示,通过对-10~70℃聚 合物温度的调节可以实现25 nm的波 长调谐范围^[8]。

(2)谐振腔单片集成可调谐激 光器。

分布反馈结构(DFB)是指其布 拉格光栅谐振腔正好与增益材料在 位置上重合。基于DFB结构可以实 现良好的单波长激光激射。虽然该 激光具有高边模抑制比、高输出功 率、良好的直接调制效果等,并已成 为目前光通信网络中最常用的光源, 但是DFB结构谐振腔难以实现大范 围可调谐功能。为实现基于 DFB 结构的宽波段可调谐激光器,一种常用 方法是集成多波长 DFB 激光器阵列, 即先通过选择阵列中对应波长的激 光光源并使其发生激射,再配合上温 度调谐装置,最终得到想要的光输 出。如图2(a)所示,通过集成12个不同波长的DFB激光器和1个多模干涉 合波结构,结合温度调谐的功能可以 实现40 nm的波长调谐范围^[3]。

分布布拉格反射(DBR)结构,是 指在激光器有源区的外部集成无源



ZTE TECHNOLOGY JOURNAL

的布拉格光栅反射器,通过改变该光 栅结构处的电流调节其布拉格波长, 从而改变激光器的输出波长,如图2 (b)所示。为获取更良好的单纵模工 作特性,通常会在波导中设立一个相 位调节区[4],但仅通过改变无源光栅 波长的调谐范围比较有限(通常都小 于10 nm)。为增加调谐范围,很多研 究者会利用取样光栅结构的宽带梳 状谱,即通过改变两个不同周期梳状 谱的对齐位置,来实现宽波段的波长 可调。图2(c)中^[9]是最早提出的基 于取样光栅的DBR结构(SG-DBR), 之后通过改变光栅的精细结构或波 导的耦合方式,衍生出了多种类似结 构,包括图2(d)所示的Y分支波导 SG-DBR^[10]、图 2 (e) 所示的 DS-DBR^[11]和图2(f)所示的SSG-DBR结 构^[12],这几类结构都可以实现大于 35 nm的宽波段调谐范围。

除了基于光栅结构的谐振腔结 构,也有研究人员提出基于其他结构 的谐振腔。例如,一种基于多通道干 涉器的谐振腔结构[6],通过改变不同 反射臂的相位差实现波长的选择和 大于50 nm的准连续波长调谐。此 外,还有一种V型谐振腔结构^[5]被提 出,其原理为构建两个不同自由程的 法布里-珀罗谐振腔产生的梳状谱, 即通过调节相位来选择重合的波长 进行激射。该谐振腔结构可以实现 40 nm的调谐范围。另外,随着近年 来微电子机械系统的成熟发展,在垂 直面反射半导体激光器中引入压电 材料,通过对外部反射镜的微机械调 节,同样可以实现宽带的波长 调谐[7]。

2 重构-等效啁啾技术(REC) 技术

REC技术最早是在光纤光栅的

相关研究中被提出,并从2007年开始 被用于半导体激光器的制备中。相 较主流的加工技术而言,REC技术是 一种全新的加工技术[13-14]。在通信 半导体激光器中,精度最高、加工难 度最大的部分是波导光栅(其最小尺 寸达到0.1 µm),而激光器的波长等 主要性能都是由光栅直接决定的。 目前主流的加工技术有两种:一种是 电子束曝光,即利用聚焦的电子束进 行扫描式的曝光形成图案,如图3(a) 所示,该技术的优点在于技术灵活、 可制作任意复杂图形,缺点在于设备 成本高、制备时间长、周期很难控制: 另一种是全息曝光,即利用两束光的 干涉形成的均匀明暗条纹,从而曝光 形成光栅,如图3(b)所示,其优点在 于设备便宜、制备时间短、光栅的均 匀性非常好,缺点在于结构单一、只 能制作均匀光栅、无法满足高端器件 的要求。REC 技术是基于全息曝光 后再加一次普通光刻,能等效实现复 杂光栅结构,如图3(c)所示,在具有 电子束曝光技术的技术灵活性的同 时,还拥有全息曝光方法低成本、制 备快和光栅均匀性好的优点。例如, 基于 REC 技术可以实现等效的 λ/4 相移光栅。具有该光栅的DFB激光 器有优异的动态单模特性,能很好地 满足可调谐激光器在工作过程中保 持单模的需求。

REC技术是基于取样光栅结构 实现的。取样光栅折射率形貌 Δn_s (z)在数学上可以描述为公式(1):

$$\Delta n_s(z) = \frac{1}{2} s(z) \Delta n \exp\left(j \frac{2\pi z}{\Lambda_0}\right) + c.c_{\circ} \quad (1)$$

其中,s(z)表示取样结构, Λ_0 表示种 子光栅的周期,z是光栅的轴向坐标,*j* 是虚数单位,*c.c*表示共轭, Δ n是种子 光栅的折射率调制幅度。将均匀取 样结构展开为傅里叶级数,如公式 (2)所示:

$$s(z) = \sum_{m} F_{m} \exp\left(j\frac{2m\pi z}{P}\right).$$
(2)

其中,m是傅里叶级次,F_m是第m级的傅里叶系数。取样光栅可以进一步表述为:

$$\Delta n_s(z) = \sum_m \frac{1}{2} \Delta n F_m \exp\left(j\frac{2m\pi z}{P} + j\frac{2\pi z}{\Lambda_0}\right) + c.c.$$
(3)

从公式(3)可以看出,取样光栅 是很多级次的傅里叶子光栅的线性 叠加。每个级次的子光栅都有特定 的光栅周期、初相位以及光栅强度。 如果取样光栅的初相位发生变





化,即Δz发生变化,那么公式(3)可以 表示为:

$$\Delta n_{s}(z) = \Delta n \sum_{m} \frac{1}{2} F_{m} \exp\left[j\left(2\pi \frac{z}{\Lambda_{0}} + 2\pi m \frac{z}{P}\right)\right] \exp\left(-j2\pi m \frac{\Delta z}{P}\right) + c.c.(4)$$

可以看出, Δz 能够改变傅里叶子 光栅的初相位。对于第*m*级而言,相 关变量为 $\varphi = -2\pi m \frac{\Delta z}{P}$ 。 Δz 与初相 位呈线性关系。同理,如果改变取样 周期*P*,同样可以改变傅里叶子光栅, 也就是说可以改变 DFB 激光器的激 射波长。因为取样周期*P*和傅里叶子 光栅周期 Λ_m 有直接的关系,其具体 关系根据公式(3)可以得到:

$$\frac{1}{\Lambda_m} = \frac{m}{P} + \frac{1}{\Lambda_0}$$
(5)

以-1级子光栅为例,-1级子光 栅 DFB 激光器的波长可表示为:

$$\lambda_{-1} = 2n_{eff}\Lambda_{-1} = 2n_{eff}\frac{P\Lambda_0}{P-\Lambda_0},\qquad(6)$$

而-1级子光栅的波长误差与制 造工艺中取样光栅的误差关系为:

$$\Delta\lambda_{-1} = -2n_{eff} \cdot \frac{\Lambda_0^2}{P^2} \cdot \Delta P_{\circ}$$
(7)

在通常情况下,由于取样光栅周 期P为微米量级,种子光栅周期 Λ_0 为 几百纳米,因此利用 REC 技术,DFB 激光器的波长精度可以比传统工艺 提高约两个数量级^[15]。在实际应用 中,除了具有加工简单、快速等特点 外,REC 技术最大的优势在于能够实 现对光栅结构的精准控制。 $\lambda/4$ 相移 结构在 REC 技术中的尺度为3 μ m左 右,而在常规结构中只有 100 nm的尺 度。基于 REC 技术高精度的波长控 制能力,我们制备了目前报道数最多 的60波长激光器阵列,并得到非常均 匀的波长分布特性,83%的波长偏长 在±0.2 nm范围内^[16]。也正是基于 高精度的波长控制能力,我们将REC 技术应用于可调谐半导体激光器中, 使其在宽波段、窄线宽、快速切换可 调谐激光器方面具有特定的性能 优势。

3 基于 REC 技术的宽波段可调 谐激光器

与文献[3]类似,基于 REC 技术 的宽波段可调谐激光器也是通过集 成多波长 DFB 激光器阵列的方式来 实现。与之不同的是,基于 REC 技术 的多波长激光器阵列具有高精度波 长控制的优势,因而可以实现更低的 激光器阵列波长间隔,从而大幅降低 温度调谐范围,提高激光器整体的良 品率。与文献[3]中的并联结构相 比,DFB 激光器的并联结构由于不同 的激光器光栅之间没有相互干扰,可 以得到更优的单模特性。然而,并联 结构的合波器会带来较大的损耗,并 且该损耗会随着激光器数目的增加 而增加。虽然DFB激光器的串联结 构可以减少合波器的使用,但是串联 结构对光栅周期精度提出了更高的 要求。尤其是在相邻激光器波长间 隔小的情况下,如果光栅周期的误差 过大,则会引起激光器之间较大的串 扰。正是因为REC技术具有很高的 光栅周期精度控制,我们目前研究的 基于REC技术的宽波段可调谐激光 器会使用到串联结构。该结构主要 包括串联和串并联两种类型。

如图 4(a)所示,我们实现了一个 串并联结构的可调谐激光器,其中有 2根平行的波导通过1个 Y分支合波 器进行合波,每根波导上集成了4个 不同波长的 DFB 激光器,一共集成了 8个均匀波长间隔的 DFB 激光器^[17]。 激光器芯片采用传统的两步金属有 机化学气相沉积(MOCVD)工艺制 作,使用脊波导结构,在两端镀抗反



▲图42×4串并联可调谐激光器的结构及性能

ZTE TECHNOLOGY JOURNAL

射膜。其中,相邻2个波长的激光器 被分别设计在2根不同波导上,这样 可以有效降低光栅串扰。如图4(b) 所示,通过选择激射的激光器进行大 致调谐,改变芯片温度进行精细调 谐,可以实现32通道100 GHz间隔的 调谐范围。其中,每个激光器负责4 个通道,整体的波长调谐温度范围为 45℃,边模抑制比均大于40 dB。同 样地,基于 REC 技术对波长的高精度 控制,我们还实现了激光器芯片的串 联结构^[18],如图5所示。我们得到了 32通道50 GHz间隔的波长调谐范围, 并使该结构保持了良好的单模特性, 不同波长的边模抑制比均大于40 dB。

4 基于 REC 技术的窄线宽可调 谐激光器阵列

窄线宽可调谐激光器被广泛应 用在相干光通信、水听器、雷达等领 域。根据半导体激光器线宽理论的 研究报道,半导体激光器线宽的表达 式如公式(8)所示。其中, v.是材料中 光的群速度,h是普朗克常量,v是光 频率,g是阈值增益,nsn是自发辐射因 子, α_m 是谐振腔损耗, P_0 是光功率, α 是线宽展宽因子。可以看出,决定半 导体激光器线宽的因素主要在两个 方面:一是构成激光器的材料特性, 因为材料特性直接影响激光器的阈 值增益g和线宽展宽因子 α ;二是因 为激光器的结构特征,激光器的结构 特征会影响谐振腔损耗α"、阈值增益 g等。

$$\Delta \nu = \frac{\nu_g^2 h \nu g n_{sp} \alpha_m}{8 \pi P_0} (1 + \alpha^2), \qquad (8)$$

$$\alpha_{\rm m} \simeq 2\pi^2 / \left(\kappa^2 L^3\right) \,. \tag{9}$$

对于 DFB 激光器而言,其谐振腔 损耗满足公式(9)。可以看出,提高 DFB激光器光栅强度,增大DFB激光 器的腔长,能够降低 DFB 激光器的腔 内损耗,从而降低DFB激光器的线 宽。但是提高κ和L又会加剧激光器 的空间烧孔效应,并降低DFB激光器 在大电流注入时的单模特性,使激光 器线宽展宽。因此,需要对DFB激光 器的光栅结构进行优化以获得窄线 宽输出。传统可调谐窄线宽 DFB 激 光器芯片的腔长一般较长,且波导光 栅均为具有特殊相移结构的光栅,其 制作过程复杂、制造成本较高。基于 REC技术正好可以利用低成本的加 工方法实现复杂、高精度的光栅结 构,十分适合制备可调谐窄线宽激光 器芯片。

我们基于REC技术设计了4通 道窄线宽DFB激光器阵列^[19],并通过 改变温度实现了波长调谐。图6(a) 是4通道DFB激光器阵列芯片结构示 意图,其中,芯片腔长为1200 μm,4 个DFB激光器波长间隔3.2 nm。DFB 激光器芯片的光栅是利用 REC 技术 设计的等效内切趾光栅结构,如图6 (b)所示。该光栅结构能够有效降低 激光器腔内空间烧孔效应,利于激光 器线宽的压窄。且该区域位于芯片 中间,切趾区域长度为600 µm。等效 切趾采用的是改变采样光栅占空比 的方式实现的,其占空比的类型为线 性,切趾区域两端占空比最大为0.5, 切趾区域中心占空比最小为0.3。







图6(c)和(d)分别展示了在激光 器注入电流为100 mA时,通过温度 调谐测得的激光器输出光谱以及不 同波长下激光器边模抑制比。通过 将激光器的工作温度从10℃调谐到 40 ℃,可得到 32 通道间隔 50 GHz 的 波长可调谐输出,其波长调谐范围是 1538.58~1550.92 nm。在调谐过程中 激光器的边模抑制比均大于42dB,保 持了较好的单模特性。通过自外差 法,我们测得激光器在调谐过程中不 同温度下的线宽,具体如图6(e)所 示。由测试结果可以看出,低温下激 光器线宽更窄。在芯片温度由10℃ 升高到40℃的过程中,激光器线宽 由 160 kHz 升高到 307 kHz,同时保持 了窄线宽输出。

5 基于 REC 技术的快速可调谐 激光器

不断增长的数据通信迫切需要 大型、低时延交换节点来提供高速、 大容量、有效的数据交换功能。光交 换技术是打破信息交换瓶颈的关键 技术。光交换技术有多种方案能够 实现,其中一种是基于快速可调谐激 光器利用源端波长切换实现的光信 息交换^[20]。基于可调谐激光光源和 阵列波导光栅路由器组合的方案,可 以形成灵活、大容量的光交换能力。 这不仅能够提供大端口数,还可以实 现低阻塞和低时延的快速路由;但该 方案最大的难题在于很难实现低成 本的稳定、快速可调谐激光光源。

要实现半导体激光器的波长调 谐,一般采用改变温度或无源区电流 的方式,但是这两种方案都存在激光 器调谐稳定时间较长的问题。目前 最快的调谐方式是对激光器阵列进 行开关切换,以实现固定多波长通道 之间的快速切换。由于激光器点亮

的时间在纳秒量级,因此波长调谐的 方式也可以达到纳秒量级。虽然这 种调谐方式速度快,但对于激光器波 长的精准性要求却很高;因此,在设 计每个DFB激光器的光栅结构时,可 采用能够实现波长间隔精准控制的 REC集成激光器阵列技术。激光器 芯片的设计思路是设计多波长串并 联的DFB半导体激光器芯片。如图7 (a) 所示, 该激光光源将 $m \times n$ 个 DFB 激光器单片集成在一个芯片上,并通 过可编程逻辑控制器(PLC)合束器耦 合在同一根光纤内输出。激光器的 个数即为光源输出通道数,决定了光 源的波长调谐范围。基于串并联 DFB 激光器阵列芯片,我们开发了8 通道快速可调谐激光器模块。8通道 激光器光谱如图7(b)所示。由测试 结果可以看出,各通道具有较好的单 模特性。

对于快速可调谐激光器,驱动控制电路是其关键部分。驱动控制电路的作用包括温度控制、激光器工作电流驱动、波长切换、工作参数通信控制。基于 REC 技术激光器阵列的快速可调谐激光光源系统及电路实现结构如图 7(c)所示。其中,微控制单元(MCU)控制模块提供人机交互接口,或与其他系统互连的控制接口。通过这些接口,MCU模块负责传递各路激光器的波长切换控制、激光工作电流及工作温度等参数,并对信



ZTE TECHNOLOGY JOURNAL

息进行识别和格式变换,将其转换成 波长切换模块、驱动电流模块及热电 控制器(TEC)模块所需的数字及模拟 控制信号。波长切换控制模块是以 现场可编程门阵列(FPGA)为核心实 现的。由于快速可调谐激光器波长 调谐/切换时间一般在微秒量级甚至 是数十纳秒量级,因此波长切换的控 制信号须提供比调谐时间更快的上 升/下降沿,而且要保持多路控制信号 的严格同步。图7(d)是不同通道间 波长切换时间测量结果,可以看出, 激光器波长调谐时间为4 μs左右。

6 结束语

总体来看,可调谐半导体激光器 由于体积小、适合大规模生产和易于 集成等优点,有望被大量应用于包括 光通信、光传感和光计算等诸多领 域。目前也有许多其他不同实现方 法,比如外腔激光光源、DFB激光光 源、DBR激光光源以及垂直腔面发射 激光器(VCSEL)等。不同实现方案 具有各自的优缺点,可以分别适用于 不同的场合。基于自主发明的 REC 技术,我们以一种低成本的加工方案 实现了精准的布拉格光栅制作。基 于该精准的光栅,可以实现面向相控 阵雷达和相干光通信的窄线宽可调 谐激光器、面向光交换激光器雷达的 快速可调谐激光器和面向5G前传波 分复用无源光网络(WDM-PON)的宽 波段可调谐激光器。

参考文献

- FAVRE F, LE GUEN D, SIMON J C, et al. External-cavity semiconductor laser with 15 nm continuous tuning range [J]. Electronics letters, 1986, 22(15): 795. DOI: 10.1049/el: 19860545
- [2] FUJIOKA N, CHU T, ISHIZAKA M. Compact and low power consumption hybrid hntegrat– ed wavelength tunable laser module using sil– icon waveguide resonators [J]. Journal of lightwave technology, 2010, 28(21): 3115–

3120. DOI:10.1109/jlt.2010.2073445

- [3] ISHII H, KASAYA K, OOHASHI H, et al. Widely wavelength-tunable DFB laser array integrated with funnel combiner [J]. IEEE journal of selected topics in quantum electronics, 2007, 13(5): 1089–1094. DOI: 10.1109/ jlt.2010.2073445
- [4] KOTAKI Y, MATSUDA M, ISHIKAWA H, et al. Tunable DBR laser with wide tuning range [J]. Electronics letters, 1988, 24(8): 503. DOI: 10.1049/el:19880342
- [5] ZHANG S, MENG J, GUO S, et al. Simple and compact V-cavity semiconductor laser with 50 × 100 GHz wavelength tuning [J]. Optics express, 2013, 21(11): 13564. DOI: 10.1364/ oe.21.013564
- [6] CHEN Q, MA X, SUN W, et al. Demonstration of multi-channel interference widely tunable semiconductor laser [J]. IEEE photonics technology letters, 2016, 28(24): 2862–2865. DOI: 10.1109/lpt.2016.2624308
- [7] HUANG M C Y, CHENG K B, ZHOU Y, et al. Demonstration of piezoelectric actuated GaAs-based MEMS tunable VCSEL [J]. IEEE photonics technology letters, 2006, 18(10): 1197–1199. DOI:10.1109/lpt.2006.873923
- [8] NOH Y–O, LEE H–J, JU J J, et al. Continuously tunable compact lasers based on thermo-optic polymer waveguides with Bragg gratings [J]. Optics express, 2008, 16(22): 18194. DOI:10.1364/oe.16.018194
- [9] JAYARAMAN V, CHUANG Z-M, COLDREN L A. Theory, design, and performance of extended tuning range semiconductor lasers with sampled gratings [J]. IEEE journal of quantum Electronics, 1993, 29(6): 1824– 1834. DOI:10.1109/3.234440
- [10] WESSTRÖM J O, SARLET G, HAMMER-FELDT S, et al. State-of-the-art performance of widely tunable modulated grating Y-branch lasers [C]//Optical Fiber Communication Conference. Los Angeles, CA, USA: IEEE. 2004: 389–391.
- [11] WARD A J, ROBBINS D J, BUSICO G, et al. Widely tunable DS-DBR laser with monolithically integrated SOA: design and performance [J]. IEEE journal of selected topics in quantum electronics, 2005, 11(1): 149–156. DOI:10.1109/jstqe.2004.841698
- [12] TOHMORI Y, YOSHIKUNI Y, ISHII H, et al. Broad-range wavelength-tunable superstructure grating (SSG) DBR lasers [J]. IEEE journal of quantum electronics, 1993, 29(6): 1817–1823, DOI:10.1109/3.234439
- [13] DAI Y, CHEN X, JIANG D, et al. Equivalent phase shift in a fiber Bragg grating achieved by changing the sampling period [J]. IEEE photonics technology letters, 2004, 16(10): 2284–2286, DOI:10.1109/lpt.2004.834530
- [14] DAI Y, CHEN X. DFB semiconductor lasers based on reconstruction-equivalent-chirp technology. [J]. Optics express, 2007, 15(5): 2348–2353. DOI:10.1364/oe.15.002348
- [15] SHI Y, LI S, LI L, et al. Study of the multiwavelength DFB semiconductor laser array based on the reconstruction-equivalentchirp technique [J]. Journal of lightwave technology, 2013, 31(20): 3243–3250. DOI: 10.1109/jlt.2013.2280715
- [16] SHI Y, LI S, CHEN X, et al. High channel count and high precision channel spacing multi-wavelength laser array for future PICs [J]. Scientific reports, 2014, 4: 7377. DOI: 10.1038/srep07377

- [17] ZHENG J, SHI Y, ZHANG Y, et al. Monolithically integrated four-channel DFB semiconductor laser array with an equivalent-distributed coupling coefficient [J]. IEEE photonics journal, 2015, 7(3): 1–9. DOI: 10.1109/ jphot.2015.2420621
- [18] LI L, TANG S, LU J, et al. Study of cascaded tunable DFB semiconductor laser with wide tuning range and high single mode yield based on equivalent phase shift technique [J]. Optics communications, 2015, 352: 70– 76. DOI:10.1109/jphot.2015.2420621
- [19] ZHANG Y, ZHENG J, ZHANG F, et al. Study on DFB semiconductor laser array integrated with grating reflector based on reconstruction-equivalent-chirp technique [J]. Optics express, 2015, 23(3): 2889. DOI: 10.1364/ oe.23.002889
- [20] GRIPP J, DUELK M, SIMSARIAN J, et al. Demonstration of a 1.2 Tbit/s optical packet switch fabric (32 × 40 Gbit/s) based on 40 Gbit/s burst-mode clock-data-recovery, fast tunable lasers, and a high-performance N × N AWG [C]//Proceedings 27th European Conference on Optical Communication (Cat. No.01TH8551). Amsterdam, Netherlands: IEEE. 2001, 6: 58–59. DOI: 10.1109/ecoc.2001.989048

